CAPLUS COPYRIGHT 2004 ACS on STN

ACCESSION NUMBER:

1995:785144 CAPLUS <u>Full-text</u>

DOCUMENT NUMBER:

123:270817

TITLE:

Thermal recording materials using imidosalicylic acid

derivative color developer

INVENTOR(S):

Tanabe, Yoshimitsu; Kobayashi, Yuki; Nakatsuka, Masakatsu; Yoshikawa, Kazuyoshi; Hasegawa, Kyoharu;

Koike, Naomasa

PATENT ASSIGNEE(S):

Mitsui Toatsu Chemicals, Japan; Mitsubishi Paper Mills

SOURCE:

Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 21 pp.

CODEN: JKXXAF

DOCUMENT TYPE:

Patent Japanese LANGUAGE:

FAMILY ACC. NUM. COUNT:

PATENT INFORMATION:

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
JP 07144477	A2	19950606	JP 1994-114813	19940527 <
JP 3429851	B2	20030728		

PRIORITY APPLN. INFO.:

JP 1994-114813 A 19940527 JP 1993-138061 19930610

GI

$$X1$$
 CO_2H
 X^2
 O
 A

AB The title materials contain an electron-donating color former and ≥1 selected from salicylic acid derivs. I (A = divalent aliphatic group, divalent aromatic group; X1, X2 = H, halo, alkyl, alkoxy, aralkyl, aryl) and their metal salts as an electron-accepting compound A thermal recording paper using 3-di-n-butylamino-6-methyl-7-anilinofluoran and Zn phthalimidosalicylate gave high d. images and low fog backgrounds showing good storage stability.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-144477

(43)公開日 平成7年(1995)6月6日

(51) IntCL⁶

識別記号 庁内整理 号 FΙ

技術表示箇所

B41M 5/30

6956-2H

B41M 5/18

108

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全21頁)

(21)出願番号

特觀平6-114813

(22)出頭日

平成6年(1994)5月27日

(31)優先權主張番号 特爾平5-138061

(32)優先日

平5 (1993) 6月10日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出職人 000003128

三井東圧化学株式会社

東京都千代田区震が関三丁目2番5号

(71)出職人 000005980

三菱製紙株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目4番2号

(72)発明者 田辺 良義

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 小林 由紀

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(74)代理人 弁理士 最上 正太郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感熱記録材料

(57)【要約】

【目的】 未発色部および発色画像の保存安定性を向上 させた感熱記録材料を提供する。

【構成】 電子供与性発色性化合物および電子受容性化 合物を含有する感熱記録材料において、該電子受容性化 合物として一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体お よび該誘導体の金属塩から選ばれる少なくとも1種を含 有する感熱記録材料。

(化1)

$$X_{i} \xrightarrow{OH} CO_{i}H$$

$$X_{i} \xrightarrow{CO_{i}}$$

$$O(1)$$

(式中、Aは2価の脂肪族基または2価の芳香族基を表 し、X1 およびX2 は水素原子、ハロゲン原子、アルキ ル基、アルコキシ基、アラルキル基またはアリール基を 表す)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子供与性発色性化合物および電子受容性化合物を含有する感熱配録材料において、該電子受容性化合物として一般式(1)(化1)で表されるサリチル酸誘導体および該誘導体の金属塩から選ばれる少なくとも1種を含有する感熱記録材料。

(化1)

(式中、Aは2価の脂肪族基または2価の芳香族基を表し、X1 およびX2 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基またはアリール基を表す)

【請求項2】 一般式(1)において、Aが炭素数2~ 16の脂肪族基または炭素数6~20の芳香族基である 請求項1記載の感熱記録材料。

【請求項3】 さらに金属化合物を含有する請求項1または2配載の感熱配録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感熱記録材料に関する。 さらに詳しくは、特に未発色部(地肌) および発色 画像の保存安定性を向上させた感熱記録材料に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、電子供与性発色性化合物と電 子受容性化合物(顕色剤)との呈色反応を利用した感熱 30 記録材料はよく知られている(例えば、特公昭43-4 160号公報、特公昭45-14039号公報)。 感熱 記録材料は比較的安価であり、また、記録機器がコンパ クトで且つメンテナンスフリーであるという利点がある ために、ファクシミリ、記録計、プリンターの分野にお いて幅広く利用されている。最近では、威熱記録材料の 利用分野はさらに広がり、且つ多様化しており、さらに 過酷な環境下で使用する用途(例えば、ラベル、プリベ イドカード等)へと広がっている。しかし、公知の2. 2-ピス(4'-ヒドロキシフェニル)プロパン("ピ 40 スフェノールA"〕、4-ヒドロキシ安息香酸ペンジル エステルなどを電子受容性化合物とする感熱記録材料 は、過酷な環境下(例えば、油、溶剤、油脂、蛍光ペン 等の筆配具等との接触下あるいは多湿環境下)では、そ の未発色部が著しく汚染(地汚れ)されたり、また発色 画像が揺色したりする等の欠点がある。

【0003】そのような欠点を改良するものとして置換 アミノ基を有するサリチル酸誘導体またはその金属塩を 電子受容性化合物として含有する感熱記録材料が提案さ れている(特開昭63-95979号公報)。しかし、50 変す)

特開昭63-95979号公報には、本発明に係るイミ ド基を置換基として有するサリチル酸誘導体および該誘 **導体の金属塩については、全く関示されていない。特関** 昭63-95979号公報に記載されている、例えば、 4-フェニルアセチルアミノサリチル酸あるいは該化合 物の金属塩(例えば、亜鉛塩)を電子受容性化合物とし た感熱記録材料は発色画像の保存安定性(例えば、耐温 熱性、耐油性)がやはり不良であり、更には、発色感度 が低く、実用的な高速配録に対応した感熱記録材料とは 10 言い難い。また飲公報中で開示されている4-ペンソイ ルアミノサリチル酸あるいは該化合物の金属塩(例え ば、亜鉛塩)を電子受容性化合物とした感熱配録材料も やはり発色画像の保存安定性(例えば、耐湿熱性、耐油 性)が不良であり、且つ発色感度が低いという欠点があ る。このような現状を背景に、未発色部および発色画像 の保存安定性がより一層改良され、且つ発色感度の良好 な感熱配録材料が強く望まれている。

【0004】一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体に関しては、幾つかの化合物は既に公知である (例え は、Pharm. Acta. Helv., 55,50 (1980)、米国特許第3808230号、独国特許第1111635号、英国特許第1533068号、特 原昭55-24127号公報〕ものの、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体または該誘導体の金属塩の感 熱配録材料への適用性については、全く知られていない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、未発 色部(地肌) および発色画像の保存安定性を著しく改善 した感熱記録材料を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上述の要望にこたえるべく、感熱配録材料、特に電子受容性化合物に関し鋭意検討した結果、本発明に到達した。すなわち、本発明は、電子供与性発色性化合物および電子受容性化合物を含有する感熱配録材料において、該電子受容性化合物として一般式(1)(化1)で表されるサリチル酸誘導体および該誘導体の金属塩から遺ばれる少なくとも1種を含有する感熱配録材料に関するものである。

【化2】

(式中、Aは2価の脂肪族基または2価の芳香族基を表し、X1 およびX2 は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アラルキル基またはアリール基を寿む)

【0007】本発明に係る一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体において、Aは2価の脂肪族基または2価の芳香族基を表し、好ましくは、置換基を有していてもよい2価の飽和または不飽和脂肪族基、あるいは置換基を有していてもよい2価の飽和または不飽和脂肪族基、あるいは置換基を有していてもよい総炭素数2~16の2価の飽和または不飽和脂肪族基、あるいは置換基を有していてもよい総炭素数6~20の2価の芳香族基である。尚、2価の脂肪族基は、2価の領状の脂肪族基でもよく、2価の環状の脂肪族基でもよい。さらに、2価の脂肪族基中の1ケの炭素原子は、酸素原子または確費原子で置き換えられていてもよい。

【0008】2価の脂肪族基または2価の芳香族基の具体例としては、例えば、1,2-エチレン基、1,3-プロピレン基、1,4-プチレン基、1,5-ペンチレン基、1,6-ペキシレン基、1,7-ペプチレン基、1,8-オクチレン基、1,10-デシレン基、1,12-ジクロペンチレン基、1,2-シクロペンチレン基、1,2-シクロペプチレン基、1,2-シクロオクチレン基、1,2-シクロデシレン基、1,2-シクロデジシレン基、1,2-シクロドデシレン基、2,3-ノルボルニレン基(1,2-3,6-エンドメチレンーペキサヒドロフェニレン基。1,2-3,6-エンドエタノーペキサヒドロフェニレン基。)、2,3-ピシクロ(2.2、1)オクチレン基(1,2-3,6-エンドエタノーペキサヒドロフェニレン基。)、2

【0009】1、2-ピニレン基、1、2-1-シクロ ヘキセニレン基〔"1,2-3,4,5,6-テトラヒ ドロフェニレン基"]、1、2-4-シクロヘキセニレ ン基("1,2-1,2,3,6-テトラヒドロフェニ レン基"〕、2,3-5-ノルポルネニレン基〔"1, 2-3, 6-エンドメチレン-1, 2, 3, 6-テトラ ヒドロフェニレン基"]、9、10-トリシクロ〔4. 2. 2. 03.5] デカー3, 7ージエニレン基 ("1, 2-4, 5-シクロプテノ-3, 6-エンドエテノーへ キサヒドロフェニレン基"]、1,2-3,6-エポキ シー1, 2, 3, 6ーテトラヒドロフェニレン基、1, 2-フェニレン基、1,2-ナフチレン基、2,3-ナ フチレン基、1,8-ナフチレン基、2,2'-ピフェ ニレン基などを挙げることができるが、これらに限定さ れるものではない。さらにこれらの基は置換基を有して 40 いてもよい。

【0010】特に好ましい、Aとしては、置換基を有していてもよい炭素数 $2\sim1001$, ω -アルキレン基、置換基を有していてもよい炭素数 $2\sim1001$, ω -アルケニレン基、置換基を有していてもよい 1, $2-\Lambda$ +サヒドロフェニレン基、置換基を有していてもよい 1, 2-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフェニレン基、置換基を有していてもよい <math>1, 2-3, 6-エンドメチレン-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフェニレン基、置換基を有していてもよい <math>1, 2-3, 6-エボキシ-1,

2, 3, 6-テトラヒドロフェニレン基、置換基を有していてもよい1, 2-フェニレン基、置換基を有していてもよい2, 3-ナフチレン基、置換基を有していてもよい1, 8-ナフチレン基、置換基を有していてもよい1, 2-4, 5-シクロプテノ-3, 6-エンドエテノーへキサヒドロフェニレン基などである。

【0011】係る置換基としては、特に限定するもので はないが、何えば、メチル基、エチル基、n-プロピル 基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、se c ープチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、n-ヘキシル基、2-エチルプチル基、n-ヘプチル基、n -オクチル基、2-エチルヘキシル基、シクロペンチル 基、シクロヘキシル基、シクロヘブチル基、シクロオク チル基などの炭素数1~8のアルキル基、例えば、メト キシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキ シ基、nープトキシ基、イソプトキシ基、nーペンチル オキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n-ヘプチルオキシ 基、n-オクチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基な ど炭素数1~8のアルコキシ基、例えば、ペンジル基、 αーメチルペンジル基、クミル基などの炭素数7~10 のアラルキル基、例えば、フェニル基、2-メチルフェ ニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル 基、3-エチルフェニル基、4-tert-プチルフェニル 基、4-メトキシフェニル基、4-エトキシフェニル 基、4ークロロフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフ チル基などの炭素数6~10のアリール基、例えば、フ ッソ原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、さ らにニトロ基などを挙げることができる。特に好ましい 置換基は、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4の アルコキシ基、炭素数7~10のアラルキル基、炭素数 6~10のアリール基、塩素原子である。尚、基Aにお いて、幾何異性体(シス体、トランス体、エンド体、エ キソ体)が存在する場合には、これら幾何異性体は、各 々単独で使用することもでき、さらにはこれらの幾何異 性体の混合物でもよい。

【0012】一般式(1)において、X1 およびX2 は 水来原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、 アラルキル基またはアリール基を表し、好ましくは水素 原子、フッ来原子、塩素原子、臭素原子、炭素数1~2 0の鎖状アルキル基、炭素数5~14の環状アルキル 基、炭素数1~20のアルコキシ基、炭素数7~20の アラルキル基または炭素数6~20のアリール基であ り、より好ましくは水素原子、フッ素原子、塩素原子、 炭素数1~4の鎖状アルキル基、シクロヘキシル基、炭 素数1~4のアルコキシ基、ペンジル基、αーメチルペ ンジル基、クミル基またはフェニル基であり、特に水素 原子は好ましい。

【0013】一般式 (1) で表される化合物は、サリチル酸骨格内にイミド基を有するものであり、イミド基の を 置換位置はサリチル酸骨格において、3位、4位、5位

あるいは6位の位置であり、3位、4位あるいは5位の 位置に置換されていることがより好ましく、4位あるい は5位の位置に置換されていることが特に好ましい。す なわち、一般式(1-a)(化3)または一般式(1b)(化4)で表されるサリチル酸誘導体が特に好まし い。

[化3]

$$\chi_1$$
 χ_1
 χ_1
 χ_1
 χ_1
 χ_1
 χ_1
 χ_1
 χ_1
 χ_1

(式中、A、X1 およびX2 は前配に同じ) 【化4】

$$X_{1} \xrightarrow{OH} CO_{2}H$$

$$O \xrightarrow{N} O$$

$$(1-b)$$

(式中、A、X1 およびX2 は前記に同じ)

【0014】本発明に係る一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体および酸誘導体の金属塩の具体例としては、例えば、以下に挙げるサリチル酸誘導体および酸誘導体の金属塩を例示することができるが、勿論本発明はこれらにより限定されるものではない。

【0015】例示化合物

番号

- 1) 3-サクシイミドサリチル酸
- 2) 3-グルタルイミドサリチル酸
- 3) 3-マレイミド-5-メチルサリチル酸
- 4) 3-フタルイミド-5-クロロサリチル酸
- 5) 3 (c 1 s ヘキサヒドロフタルイミド) 5 クミルサリチル種
- 6) 3-(4'-メチルフタルイミド) サリチル酸
- 7) 3-(2', 3'-ナフタルイミド) サリチル酸
- 8) 4-サクシイミドサリチル酸
- 9) 4-(3'-メチル-3'-フェニルサクシイミド) サリチル酸
- - - - -
- 10) 4-(3'-メチル-3'-ベンジルサクシイミド) サリチル種
- 11) 4-グルタルイミドサリチル酸
- 12) 4-アジピイミドサリチル酸
- 13) 4-ピメリイミドサリチル酸
- 14) 4-セパシイミドサリチル酸
- 15) 4-(cis-ヘキサヒドロフタルイミド) サリチル量
- 16) 4- (mixture of cis、trans -4' -メチルへ キサヒドロフタルイミド) サリチル酸

- 17) 4- (cis-3', 6'-エンドメチレン-へ キサヒドロフタルイミド) サリチル酸
- 18) 4-マレイミドサリチル世
- 19) 4-(2', 3'-ジメチルマレイミド) サリチル酸
- 20) 4~(2', 3'-ジフルオロマレイミド)-5 -エチルサリチル量
- 2 1) 4- (2', 3'-ジクロロマレイミド) サリチル酸
- 10 22) 4 (3', 4', 5', 6'-テトラヒドロフ タルイミド) サリチル酸
 - 23) 4- (cis-1', 2', 3', 6'-テトラ ヒドロフタルイミド) サリチル酸
 - 24) 4- (cls-3', 6'-エンドメチレン-1', 2', 3', 6'-テトラヒドロフタルイミド) サリチル酸
 - 25) 4-(cis-3', 6'-エンドメチレン-へ キサヒドロフタルイミド) サリチル酸
- 【0016】26)4-(cis-3',6'-エポキ 20 シ-1',2',3',6'-テトラヒドロフタルイミ ド)サリチル酸
 - 27) 4-フタルイミドサリチル酸
 - 28) 4-(4'-メチルフタルイミド) サリチル酸
 - 29) 4- (4'-tert-プチルフタルイミド) サリチル酸
 - 30) 4-(4'-n-ヘキシルフタルイミド) サリチル後
 - 31) 4-(3'-メトキシフタルイミド) サリチル酸
 - 32) 4-(3'-n-プロポキシフタルイミド) サリ
- 30 チル酸
 - 33) 4-(4'-メトキシフタルイミド) サリチル酸
 - 3 4) 4 (4' n プトキシフタルイミド) サリチ
 - 35) 4-(3'-フルオロフタルイミド)-5-フェ ニルサリチル酸
 - 36) 4-(4'-クロロフタルイミド) サリチル酸
 - 37)4-(3',6'-ジクロロフタルイミド)サリ チル截
- 38)4-(4',5'-ジクロロフタルイミド)サリ 40 チル酸
 - 39) 4-(4',5'-ジプロモフタルイミド)-5 -エトキシサリチル酸
 - 40) 4-(3', 4', 5', 6'-テトラクロロフタルイミド)-5-ペンジルサリチル酸
 - 41) 4-(3'-ニトロフタルイミド) サリチル酸
 - 42) 4-(4'-ニトロフタルイミド) サリチル酸
 - 43) 4-(1', 2'-ナフタルイミド) サリチル酸
 - 44) 4- (2', 3'-ナフタルイミド) サリチル酸
- · 45) 4-(5'-メチル-2', 3'-ナフタルイミ 50 ド) サリチル酸

- 46) 4- (1', 8'-ナフタルイミド) サリチル酸 47) 4- (4'-クロロ-1', 8'-ナフタルイミ
- ド) サリチル酸
- 48) 4- (2°, 2°-ピフェニルイミド) サリチル 酸
- 49) 5-サクシイミドサリチル酸
- 50) 5-(3'-メチル-3'-フェニルサクシイミド) サリチル種
- 【0017】51)5-(3'-メチル-3'-ベンジ ルサクシイミド)サリチル酸
- 52) 5-グルタルイミドサリチル機
- 53) 5-アジピイミドサリチル酸
- 54) 5-ピメリイミドサリチル酸
- 55) 5-セパシイミドサリチル酸
- 56) 5- (c i s ヘキサヒドロフタルイミド) サリチル種
- 5 7) 5 (mixture of cis、trans 4' -メチルへ キサヒドロフタルイミド) サリチル酸
- 58) 5-(cls-3', 6'-エンドメチレン-へ キサヒドロフタルイミド) サリチル酸
- 59) 5-マレイミドサリチル酸
- 60) 5-(2', 3'-ジメチルマレイミド) サリチル酸
- 61)5-(2',3'-ジフルオロマレイミド)サリ チル酸
- 62) 5-(2', 3'-ジクロロマレイミド) サリチル酸
- 63) 5~(3', 4', 5', 6'-テトラヒドロフ タルイミド) サリチル酸
- 64) 5-(cis-1', 2', 3', 6'-テトラ 30 チル酸 ヒドロフタルイミド) サリチル酸 95)
- 65) 5-(cis-3', 6'-エンドメチレン-1', 2', 3', 6'-テトラヒドロフタルイミド) サリチル酸
- 6 6) 5 (c i s 3', 6' -エンドエタノ-1', 2', 3', 6' -テトラヒドロフタルイミド) サリチル酸
- 67) 5-(cls-4', 5'-シクロプテノ-3', 6'-エンドエテノーヘキサヒドロフタルイミ ド) サリチル酸
- 68) 5-フタルイミドサリチル機
- 69) 5-(4'-メチルフタルイミド) サリチル酸
- 70) 5-(4°-tert-プチルフタルイミド) サリチル産
- ·7 1) 5 (4' n ヘキシルフタルイミド) サリチル酸
- 72) 5-(3'-メトキシフタルイミド) サリチル酸
- 73) 5 (3' n プロポキシフタルイミド) サリチル酸
- 74) 5-(4'-メトキシフタルイミド) サリチル酸 5

- 75) 5-(4'-エトキシフタルイミド) サリチル酸 【0018】76) 5-(3'-フルオロフタルイミド) サリチル酸
- 77) 5-(4'-クロロフタルイミド) サリチル酸
- 78)5-(3',6'-ジクロロフタルイミド) サリ チル酸
- 7 9) 5 (4', 5' -ジクロロフタルイミド) サリチル種
- 8 0) 5 (4', 5'-ジプロモフタルイミド) サリ 10 チル酸
 - 8 1) 5 (3', 4', 5', 6' -テトラクロロフタルイミド) サリチル酸
 - 82) 5-(3'-ニトロフタルイミド)-4-メトキ シサリチル酸
 - 83) 5- (4'-ニトロフタルイミド) サリチル酸
 - 84) 5- (1', 2'-ナフタルイミド) サリチル酸
 - 85) 5- (2', 3'-ナフタルイミド) サリチル酸
 - 86) 5-(5'-メチル-2', 3'-ナフタルイミド) サリチル酸
- 20 87) 5-(1', 8'-ナフタルイミド) サリチル酸
 - 88) 5-(4'-クロロ-1', 8'-ナフタルイミド) サリチル酸
 - 89) 5-(2', 2"-ピフェニルイミド) サリチル 建
 - 90)6-グルタルイミドサリチル酸
 - 91) 6-アジピイミドサリチル酸
 - 9.2) 6-ピメリイミドサリチル酸
 - 93) 6-セパシイミドサリチル酸
 - 9 4) 6 (c i s ヘキサヒドロフタルイミド) サリ チル酸
 - 95) 6-フタルイミド-4-メトキシサリチル酸
 - 96) 6-(4'-メチルフタルイミド) サリチル酸
 - 97) 6-(4'-クロロフタルイミド) サリチル酸
 - 98) 6-(4',5'-ジクロロフタルイミド) サリ チル酸
 - 99) 6- (4'-二トロフタルイミド) サリチル酸 100) 6- (2', 3'-ナフタルイミド) サリチル 酸
- 【0019】本発明に係る一般式(1)で表されるサリ 40 チル酸誘導体は、其自体公知の方法(例えば、Pharm. Acta. Helv., 55、50(1980)、 英国特許第1533068号、独国特許第1111635号、特開昭55-24127号公報に記載の方法)に より製造することができる。すなわち、代表的には、一般式(2)(化5)で表されるアミノサリチル酸誘導体と一般式(3)(化6)で表される酸無水物誘導体を反応させることにより、一般式(1)で表されるサリチル 酸誘導体を製造することができる。

[化5]

できる.

(式中、X1 およびX2 は前配に同じ) 【化6】

(式中、Aは前記に同じ)

【0020】本発明に係る一般式(1)で表されるサリ チル酸誘導体の金属塩において、金属塩としては、ナト リウム、カリウム、リチウムなどの1価の金属塩を包含 するものであるが、より好ましくは、多価金属塩であ り、より好ましくは、2個、3個あるいは4個の金属塩 であり、特に好ましくは、2価の金属塩である。多価金 属塩の具体例としては、例えば、亜鉛、マグネシウム、 カルシウム、パリウム、ニッケル、スズ、鯛、モリプデ ン、タングステン、ジルコニウム、マンガン、コパル ト、チタン、アルミニウム、鉄の塩を挙げることがで き、好ましくは、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、パ リウム、ニッケル、マンガン、コパルト、アルミニウム の塩であり、より好ましくは、亜鉛、マグネシウム、カ ルシウムの塩であり、特に、亜鉛塩は好ましい。

【0021】また、本発明に係る一般式(1)で表され るサリチル酸誘導体の金属塩、例えば、1価のナトリウ ム、カリウム、リチウム塩などのアルカリ金属塩は、通 常、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体1当量に 対し、0.8~1.2当量、好ましくは、1.0~1. 1 当量の水酸化アルカリ金属化合物、炭酸アルカリ金属 化合物、炭酸水素アルカリ金属化合物(例えば、水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナ トリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなど)を 水溶液中で作用させ製造することができる。また、一般 式(1)で表されるサリチル酸誘導体の金属塩におい て、2個、3個および4個の金属塩は、通常、水存在下 で上述した一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体の アルカリ金属塩1当量に対し、0.8~1.5当量、好 ましくは、1.0~1.2当量の水可溶性の対応する2 価、3価あるいは4価の金属化合物を作用させることに より、水難溶性あるいは水不溶性のサリチル酸誘導体の 金属塩として製造される。尚、この場合の当量とは、一 般式(1)で表されるサリチル酸誘導体のアルカリ金属 塩1モルに対し、多価金属化合物が、例えば、2価の金 (例えば、硫酸亜鉛)の場合には、0.5モル の2価の金属化合物が1当量に相当するものである。こ

を共存させてもよい。尚、一般式(1)で表されるサリ チル酸誘導体のアルカリ金属塩としては、複数の異なる 一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体のアルカリ金 属塩を用いてもよく、例えば、4-フタルイミドサリチ ル酸と4-(2',3'-ナフタルイミド)サリチル酸 のそれぞれのアルカリ金属塩の混合塩、または4-フタ ルイミドサリチル酸と5-フタルイミドサリチル酸のそ れぞれのアルカリ金属塩の混合塩に多価金属化合物を作 用させて調製された2価、3価あるいは4価の金属塩も 10 本発明の感熱記録材料用の電子受容性化合物として使用

10

【0022】上記の水可溶性の多価金属化合物として は、何えば、硫酸亜鉛、硫酸マグネシウム、硫酸カルシ ウム、硫酸アルミニウム等の硫酸塩、塩化亜鉛、塩化マ グネシウム、塩化カルシウム、塩化パリウム、塩化ニッ ケル、塩化コパルト、塩化アルミニウム等の塩化物、酢 酸亜鉛、酢酸マンガン等の酢酸塩等が挙げられる。上述 のように製造される一般式(1)で表されるサリチル酸 誘導体の金属塩は、製造条件、一般式 (1) で速される サリチル酸誘導体の種類、金属塩の種類、または製造条 件などにより、時として水和物等の溶媒和物を形成する ことがあるが、該溶媒和物も本発明の感熱記録材料用の 電子受容性化合物として好適に使用できる。勿論、該溶 媒和物より、水などの溶媒を除いた一般式 (1) で表さ れるサリチル酸誘導体の金属塩も本発明の威熱配録材料 に使用できる。本発明の感熱記録材料は、電子受容性化 合物として、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体 および放誘導体の金属塩から選ばれる少なくとも1種を . 用い次のように製造する。本発明の感熱記録材料におい ては、電子受容性化合物として一般式(1)で要される サリチル酸誘導体または該誘導体の金属塩は、それぞれ 単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。 さらには、一般式(1)で表される1種以上のサリチル 酸誘導体と一般式(1)で表される1種以上のサリチル 酸誘導体の金属塩を併用してもよい。本発明の磁熱記録 材料においては、一般式(1)で表されるサリチル酸餅 導体または該誘導体の金属塩の使用量に関しては、特に 限定するものではないが、通常、電子供与性発色性化合 物100重量部に対し、50~700重量部程度、好ま しくは、100~500重量部程度使用するのが領まし

【0023】本発明の感熱記録材料は、電子供与性発色 性化合物、および電子受容性化合物として一般式(1) で表されるサリチル酸誘導体および酸誘導体の金属塩か ら選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする ものであるが、本発明の感熱記録材料に、さらに金属化 合物を含有させることにより、本発明の感熱配録材料の 特性を一層向上させることができる。金属化合物として は、特に限定するものではないが、好ましくは、2価、 の際、所望に応じて加熱を行ったり、あるいは有機溶媒 50 3 価または4 価の金属の化合物である。金属化合物とし

ては、例えば、亜鉛、マグネシウム、パリウム、カルシ ウム、アルミニウム、スズ、チタン、ニッケル、コパル ト、マンガン、鉄などから選ばれる金属の酸化 、水酸 化 、硫化物、ハロゲン化物、炭酸塩、リン酸塩、ケイ 酸塩、硫酸塩、硝酸塩、アセチルアセトナート蜡体、有 機力ルポン酸塩などを挙げることができ、特に亜鉛化合 物は好ましい。金属化合物の具体例としては、例えば、 酸化亜鉛、水酸化亜鉛、アルミン酸亜鉛、硫化亜鉛、炭 酸亜鉛、リン酸亜鉛、ケイ酸亜鉛、硫酸亜鉛、塩化亜 鉛、硝酸亜鉛、硫酸マグネシウム、アルミン酸マグネシ ウム、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム、炭酸マ グネシウム、炭酸パリウム、硫酸カルシウム、塩化カル シウム、炭酸カルシウム、酸化アルミニウム、水酸化ア ルミニウム、ケイ酸アルミニウム、リン酸アルミニウ ム、酸化スズ、酸化チタンなどの無機の金属化合物、亜 鉛、マグネシウム、パリウム、カルシウム、アルミニウ ムなどの金属イオンを含有する物質で表面処理されたシ リカ、アセチルアセトナート亜鉛、アセチルアセトナー トカルシウム、アセチルアセトナートニッケル、ステア リン酸亜鉛、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸 20 カルシウム、ステアリン酸アルミニウムなどの有機金属 化合物などが挙げられ、これらの水和物でもよい。これ らの金属化合物は、単独で使用しても、あるいは複数併 用してもよい。特に好ましい金属化合物は、無機の金属 化合物であり、中でも酸化亜鉛は好ましい。

【0024】金属化合物の量は、特に限定するものではないが、通常、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体または該誘導体の金属塩100重量部に対し、1~500重量部、好ましくは、3~300重量部、より好ましくは、5~200重量部、特に好ましくは、7~15300重量部使用するのが望ましい。

【0025】金属化合物を、本発明の感熱記録材料に含有させる方法に関しては、特に限定するものではない。 例えば、一般式(1)で衷されるサリチル酸誘導体または該誘導体の金属塩と、所望に応じて熱可融性化合物と* *を、固体状態で混合した後、感熱記録層用の塗液を調製し、支持体に塗布する方法、あるいは、水の存在下、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体または該誘導体の金属塩と金属化合物と、所望に応じて熱可融性化合物とを、一緒に、あるいは別々に分散した後、混合し、感熱記録層用の塗液を調製し、支持体に塗布する方法などが適用できる。尚、水の存在下で混合する場合、パインダー、界面活性剤などの存在下で実施してもよい。

【0026】分散、混合処理温度は、特に限定するもの ではないが、好ましくは、20℃から一般式(1)で去 されるサリチル酸誘導体または該誘導体の金属塩の融点 未満の温度であり、水の存在下で分散、混合する場合に は、20~100℃程度である。分散、混合方法は、特 に限定するものではなく、適当な機幹、混合装置〔例え ば、乳体、プロペラ型提件機、ターピン型提件機、パド ル型攪拌機、ホモジナイザー、ホモミキサー、ラインミ キサー、ラインホモミキサー等のメディアを用いない提 ル等の攪拌槽型ミル、サンドグラインダー、グレーンミ ル、パールミル、マターミル、ダイノミル等の流通管型 ミル、コニカルポールミル、アニュラーミル等のアニュ ラー型連続湿式攪弁ミル等のメディア(何えば、ガラス ピーズ、セラミックボール、スチールボール等)を充填 した攪拌、混合装置〕を用いて行うことは好ましい。

【0027】本発明の感熱記録材料に使用する無色ないし淡色の電子供与性発色性化合物としては、特に限定するものではないが、トリアリールメタン系化合物、ピニルフタリド系化合物、ジアリールメタン系化合物、ローダミンーラクタム系化合物、チアジン系化合物、フルオラン系化合物、ピリジン系化合物、スピロ系化合物、フルオレン系化合物など各種公知の電子供与性発色性化合物が挙げられ、より好ましくは、フルオラン系化合物であり、中でも一般式(A)(化7)で表されるフルオラン系化合物は好ましい。

【化7】

$$\begin{array}{c}
A \\
B
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C = 0 \\
C = 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
Z_{\bullet} \\
Z_{\bullet}
\end{array}$$
(A)

(式中、AおよびBは炭素数1~8のアルキル基、炭素数5~8のシクロアルキル基、炭素数3~8のアルコキシアルキル基、炭素数6~10のアリール基またはテトラヒドロフルフリル基を表し、さらに、AとBは隣接する窒素原子と共に複素類を形成してもよく、21は水素原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基またはハロゲン原子を表し、22 および23 は水素原子、炭素数1~4のアルキル基、ハロゲン原子またはトリフルオロメチル基を表す)

【0028】電子供与性発色性化合物の具体例としては、トリアリールメタン系化合物としては、例えば、3,3-ピス(4-ジメチルアミノフェニル)-6-ジメチルアミノフタリド("クリスタルパイオレットラクトン")、3,3-ピス(4-ジメチルアミノフェニル)フタリド、3-(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)-6-ジメチルアミノフタリド、3-(4-ジメチルアミノフタリド、3-(4-ジメチルアミノフタリド、3-(4-ジメチルアミノフタリド、3-(4-ジメチルアミノフタリア、3-(4-ジスチルアミノフタリア・3-ジスチルインドールー3-

イル) フタリド、3-(4-ジメチルアミノフェニル) -3-(2-メチルインドール-3-イル)フタリド、 3、3-ピス(1、2-ジメチルインドールー3-イ ル) -5-ジメチルアミノブタリド、3.3-ピス (1.2-ジメチルインドール-3-イル)-6-ジメ チルアミノフタリド、3、3-ピス(9-エチルカルパ ゾールー3-イル) -6-ジメチルアミノフタリド、 3, 3-ピス(2-フェニルインドール-3-イル)-6-ジメチルアミノフタリド、3-(4-ジメチルアミ ノフェニル) -3-(1-メチルピロール-3-イル) -6-ジメチルアミノフタリドなどがある。

【0029】ピニルフタリド系化合物としては、例え ば、3、3-ピス〔1、1-ピス(4-ジメチルアミノ フェニル) エチレン-2-イル] -4, 5, 6, 7-テ トラクロロフタリド、3,3-ピス〔1,1-ピス〔4 -ピロリジノフェニル) エチレン-2-イル] -4. 5, 6, 7-テトラプロモフタリド、3, 3-ピス〔1 (4-ジメチルアミノフェニル)-1-(4-メトキ。 シフェニル) エチレン-2-イル) -4, 5, 6, 7-テトラクロロフタリド、3,3-ピス〔1-(4-ピロ 20 リジノフェニル) -1-(4-メトキシフェニル) エチ レン-2-イル] -4, 5, 6, 7-テトラクロロフタ リドなどがある。

【0030】ジアリールメタン系化合物としては、例え ば、4、4-ピスージメチルアミノベンズヒドリンペン ジルエーテル、N-ハロフェニル-ロイコオーラミン、 N-2, 4, 5-トリクロロフェニルロイコオーラミン などがある。ローダミンーラクタム系化合物としては、 例えば、ローダミン-B-アニリノラクタム、ローダミ ン- (4-ニトロアニリノ) ラクタム、ローダミン-B 30 - (4-クロロアニリノ) ラクタムなどがある。チアジ ン系化合物としては、例えば、3、7-ピス(ジエチル) アミノ) -10-ペンゾイルフェノオキサジン、ペンゾ イルロイコメチレンブルー、4ーニトロペンゾイルメチ レンブルーなどがある。

【0031】フルオラン系化合物としては、例えば、 3, 6-ジメトキシフルオラン、3-ジメチルアミノー 7-メトキシフルオラン、3-ジエチルアミノー6-メ トキシフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-メトキシ フルオラン、3-ジエチルアミノ-?-クロロフルオラ 40 ン、3-ジエチルアミノ-6-メチル-7-クロロフル オラン、3-ジエチルアミノー6、7-ジメチルフルオ ラン、3-N-シクロヘキシル-N-n-プチルアミノ - 7 - メチルフルオラン、3 - ジエチルアミノー 7 - ジ ペンジルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-オクチルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノー7-ジーn-ヘキシルアミノフルオラン、3-ジエチルアミ ノー7ーアニリノフルオラン、3ージエチルアミノー7 - (2'-フルオロフェニルアミノ) フルオラン、3-

フルオラン、3-ジエチルアミノ-7-(3'-クロロ フェニルアミノ) フルオラン、3-ジエチルアミノ-7 - (2', 3'-ジクロロフェニルアミノ) フルオラ ン、3-ジエチルアミノー?-(3'-トリフルオロメ チルフェニルアミノ) フルオラン、3-ジ-n-プチル アミノー7-(2′ーフルオロフェニルアミノ)フルオ

ラン、3-ジーn-プチルアミノー7-(2'-クロロ

フェニルアミノ)フルオラン、

14

【0032】3-N-イソペンチル-N-エチルアミノ 10 -7-(2'-クロロフェニルアミノ)フルオラン、3 -N-n-ヘキシル-N-エチルアミノ-7-(2'-クロロフェニルアミノ) フルオラン、3-ジエチルアミ ノー6-クロロー7-アニリノフルオラン、3-ジーn -プチルアミノー6-クロロー1-アニリノフルオラ ン、3-ジエチルアミノー6-メトキシー7-アニリノ フルオラン、3-ジ-n-プチルアミノ-6-エトキシ - 7-アニリノフルオラン、3-ピロリジノ-6-メチ ルー7-アニリノフルオラン、3-ピペリジノー6-メ チルー?-アニリノフルオラン、3-モルホリノー6-メチルー 7 - アニリノフルオラン、3 - ジメチルアミノ -6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-ジエチル アミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ージ - n - プチルアミノー6 - メチルー7 - アニリノフルオ ラン、3-ジーn-ペンチルアミノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-N-エチル-N-メチルアミ ノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-N-n -プロピル-N-メチルアミノ-6-メチル-7-アニ リノフルオラン、3-N-n-プロピル-N-エチルア ミノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-Nn-プチル-N-メチルアミノ-6-メチル-7-アニ リノフルオラン、3-N-n-プチル-N-エチルアミ **ノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ーNーイ** ソプチルーN-メチルアミノー6-メチルー7-アニリ ノフルオラン、3-N-イソプチル-N-エチルアミノ -6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-N-イソ ペンチルードーエチルアミノー6ーメチルー?ーアニリ ノフルオラン、3-N-n-ヘキシル-N-メチルアミ ノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、

【0033】3-N-シクロヘキシル-N-エチルアミ ノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-N-シ クロヘキシルーN-n-プロピルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-N-シクロヘキシル-N -n-プチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオ ラン、3-N-シクロヘキシル-N-n-ヘキシルアミ ノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-N-シ クロヘキシルーN-n-オクチルアミノ-6-メチルー 7-アニリノフルオラン、3-N-2'-メトキシエチ ルーN-メチルアミノー6-メチルー7-アニリノフル オラン、3~N-2'-メトキシエチル-N-エチルア ジエチルアミノー7- (2'-クロロフェニルアミノ) 50 ミノー6-メチルー7-アニリノフルオラン、3-N-

N-エチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラ ン、3-N-(4'-メチルフェニル)-N-エチルア ミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ージエ チルアミノー6-エチルー7-アニリノフルオラン、3 ージエチルアミノー6ーメチルー7ー(3'ーメチルフ ェニルアミノ) フルオラン、3-ジエチルアミノー6-メチルー 7 - (2', 6'-ジメチルフェニルアミノ) フルオラン、3-ジーn-プチルアミノー6-メチルー 7-(2', 6'-ジメチルフェニルアミノ)フルオラ ン、3-ジーnープチルアミノー7ー(2', 6'ージ メチルフェニルアミノ)フルオラン、2.2-ピス (4'-(3-N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ -6-メチルフルオラン)-7-イルアミノフェニル) プロパン、3-〔4'-(4-フェニルアミノフェニ ル) アミノフェニル) アミノー6ーメチルー7ークロロ フルオランなどがある。

【0035】ピリジン系化合物としては、例えば、3-30 (2-エトキシー4-ジエチルアミノフェニル) -3- (1-オクチル-2-メチルインドール-3-イル) - 4または7-アザフタリド、3- (2-エトキシー4-ジエチルアミノフェニル) -3- (1-エチル-2-メチルインドール-3-イル) -4または7-アザフタリド、3- (2-エトナンー4-ジエチルアミノフェニル) -3- (1-エチル-2-メチルインドールー3-イル) -4または7-アザフタリド、3- (2-エトキシー4-ジエチルアミノフェニル) -3- (1-エチル-2-フェニルインドール-3-イル) -4または 40 7-アザフタリド、3- (2-プトキシー4-ジエチルアミノフェニル) -3- (1-エチルー2-フェニルインドール-3-イル) -4または7-アザフタリドなどがある。

【0036】スピロ系化合物としては、例えば、3-メチルースピロージナフトピラン、3-エチルースピロージナフトピラン、3-フェニルースピロージナフトピラン、3-ペンジルースピロージナフトピラン、3-メチルーナフトー(3-メトキシペンゾ)スピロピラン、3-プロピルースピロージペンゾピランなどがある。フル

オレン系化合物としては、例えば、3,6-ビス(ジメチルアミノ)フルオレン-9-スピロ-3'-(6'-ジメチルアミノ)フタリド、3,6-ビス(ジエチルアミノ)フルオレン-9-スピロ-3'-(6'-ジメチルアミノ)フタリドなどがある。勿論、これらの電子供与性発色性化合物に限定されるものではなく、これらの電子供与性発色性化合物は、単独で使用しても、あるいは複数併用してもよい。

16

【0037】本発明の威熱記録材料は、電子受容性化合 物として、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体ま たは該誘導体の金属塩を少なくとも1種含有することを 特徴とするものであるが、本発明の所望の効果を損なわ ない範囲で他の電子受容性化合物を併用することも可能 である。この場合、全電子受容性化合物中に占める一般 式(1)で表されるサリチル酸誘導体または眩誘導体の 金属塩の割合は、通常、10重量%以上、好ましくは、 20重量%以上、より好ましくは、30重量%以上に簡 整するのが望ましい。一般式(1)で表されるサリチル 酸誘導体または該誘導体の金属塩以外の電子受容性化合 物としては、特に限定するものではないが、フェノール 誘導体あるいはその金属塩、有機酸誘導体あるいはその 金属塩、錯体、尿素誘導体などの有機電子受容性化合 物、あるいは無機電子受容性化合物など各種公知の電子 受容性化合物が挙げられる。

【0038】一般式(1)で表されるサルチル酸誘導体 または該誘導体の金属塩以外の電子受容性化合物の具体 例としては、例えば、4-tert-プチルフェノール、4 -tert-オクチルフェノール、4-フェニルフェノー ル、1-ナフトール、2-ナフトール、ハイドロキノ ン、レゾルシノール、4-tert-オクチルカテコール、 2. 2'ージヒドロキシピフェニル、4.4'ージヒド ロキシジフェニルエーテル、2,2-ピス(4'-ヒド ロキシフェニル) プロパン (" ピスフェノールA")、 1, 1-ピス(4'-ヒドロキシフェニル)シクロヘキ サン、2、2-ピス(4'-ヒドロキシ-3'-メチル フェニル) プロパン、1,3-ピス(4'-ヒドロキシ クミル) ペンゼン、1、4-ビス(4'-ヒドロキシク ミル) ペンゼン、1, 3, 5-トリス(4'-ヒドロキ シクミル)ペンゼン、2、2-ピス(4'-ヒドロキシ フェニル) 酢酸エチルエステル、4、4-(4'-ヒド ロキシフェニル) ペンタン酸-n-プチルエステル、4 -ヒドロキシ安息香酸ペンジルエステル、4-ヒドロキ シ安息香酸フェネチルエステル、2,4-ジヒドロキシ 安息香醴フェノキシエチルエステル、4-ヒドロキシフ タル酸ジメチルエステル、投食子酸-n-プロピルエス テル、没食子養-n-オクチルエステル、没食子養-n ードデシルエステル、没食子酸-n-オクタデシルエス テル、

ルーナフトー(3 - メトキシベンゾ)スピロピラン、3 【0039】ハイドロキノンモノベンジルエーテル、ピープロピルースピロージベンゾピランなどがある。フル 50 ス(3 - メチルー 4 - ヒドロキシフェニル)スルフィー

18

ド、ヒス(2-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スル フィド、ピス(3-フェニルー4-ヒドロキシフェニ ル) スルフィド、ピス (3-シクロヘキシルー4-ヒド ロキシフェニル) スルフィド、ピス (4-ヒドロキシフ ェニル) スルホキシド、ピス(4 - ヒドロキシフェニ ル) スルフォン、ピス(3-アリル-4-ヒドロキシフ ェニル)スルフォン、ピス(3-フェニルー4-ヒドロ キシフェニル) スルフォン、4-ヒドロキシー4'ーメ チルジフェニルスルフォン、4-ヒドロキシー4'-te rtープチルジフェニルスルフォン、4-ヒドロキシー 10 4'-クロロジフェニルスルフォン、4-ヒドロキシー 4'-メトキシジフェニルスルフォン、4-ヒドロキシ -4'-n-プロポキシジフェニルスルフォン、4-ヒ ドロキシー4'ーイソプロポキシジフェニルスルフォ ン、4-ヒドロキシ-4'-n-プトキシジフェニルス ルフォン、4-ヒドロキシー4'-ペンジルオキシジフ ェニルスルフォン、3,4-ジヒドロキシー4'ーメチ ルジフェニルスルフォン、2,4'-ジヒドロキシジフ ェニルスルフォン、

(0042) 例えば、チオシアン酸亜鉛アンチピリン錯体、モリブデン酸アセチルアセトン錯体などの錯体、例えば、N, N'ージフェニルチオ尿素、N, N'ージ(3ートリフルオロメチルフェニル) チオ尿素、1, 4ージ(3'ークロロフェニル) チオ尿素、1, 4ージ(3'ークロロフェニル) ー3ーチオセミカルパジド、NーフェニルーN'ー(4ーメチルフェニルスルフォニル) 尿素、4, 4'ーピス(4"ーメチルフェニルスルフォニルカルボニルアミノ) ジフェニルメタンなどの尿素誘導体などの有機電子受容性化合物、例えば、酸性白土、アタパルガイト、活性白土、塩化アルミニウム、塩化亜鉛、臭化亜鉛などの無機電子受容性化合物を挙げることができるが、これらの化合物に限定されるものではない。これらの電子受容性化合物は、複数併用することできる。

【0040】 2-メトキシー4' -ヒドロキシジフェニ 20 ルスルフォン、2-エトキシ-2'-ヒドロキシジフェ ニルスルフォン、4-ヒドロキシ-3-メチル-4'n-プロポキシジフェニルスルフォン、ピス(2-ヒド ロキシー5-tert-プチルフェニル) スルフォン、ピス (2-ヒドロキシー5-クロロフェニル) スルフォン、 ピス〔4-(3'-ヒドロキシフェニルオキシ) フェニ ル) スルフォン、4-ヒドロキシペンゾフェノン、2, 4-ジヒドロキシペンゾフェノン、2,4'-ジヒドロ キシペンゾフェノン、4,4'-ジヒドロキシペンゾフ ェノン、1、7-ジ(4'-ヒドロキシフェニルチオ) -3,5-ジオキサヘプタン、1,5-ジ(4'-ヒド ロキシフェニルチオ) -3-オキサベンタンなどのフェ ノール誘導体、あるいはこれらのフェノール誘導体の金 属塩(何えば、ニッケル、亜鉛、アルミニウム、カルシ ウム等の金属塩)、

【0043】さらに、本発明の感熱配録材料に、増感剤として、熱可融性化合物(融点約70~150℃、より好ましくは、融点約80~130℃の化合物)を振加することにより、一層高速配録に対応した感熱配録材料を得ることができる。この場合、熱可融性化合物の使用量は、特に限定するものではないが、通常、電子供与性発色性化合物100重量部に対し、10~700重量部、好ましくは、20~500重量部使用するのが望ましい。

【0041】例えば、4-(2'-フェノキシエトキシ) サリチル酸、4-(2'-(4-メトキシフェノキシ) エトキシ] サリチル酸、5-(4'-(2-[4-メトキシフェノキシ) エトキシ] サリチル酸、5-(4'-(2-[4-メトキシフェノキシ] エトキシ) クミル] サリチル酸、4-(3'-(4-メチルフェニルスルフォニル) プロ 40 ボキシ] サリチル酸、4-n-ブチルオキシカルボニルアミノサリチル酸、4-n-ブチルオキシカルボニルアミノサリチル酸、4-n-デシルオキシカルボニルアミノサリチル酸、4-n-デシルオキシカルボニルアミノサリチル酸、5-シクロヘキルオキシカルボニルアミノサリチル酸、5-シクロヘキルオキシカルボニルアミノサリチル酸、1-ナフトエ酸、2-ナフトエ酸、1-ナフトエ酸、1-アセチルオキシ-2-ナフトエ酸、2-アセチルオキシ-1-ナフトエ酸、2-アセチルオキシ-1-ナフトエ酸、2-アセチルオキシ-3-ナフトエ酸、50

【0044】熱可融性化合物の具体例としては、例え ば、カプロン酸アミド、カプリン酸アミド、パルミチン 酸アミド、ステアリン酸アミド、オレイン酸アミド、エ ルシン酸アミド、リノール酸アミド、リノレン酸アミ ド、N-エチルカプリン酸アミド、N-プチルラウリン 酸アミド、N-メチルステアリン酸アミド、N-メチル オレイン酸アミド、Nーステアリルシクロヘキシルアミ ド、N-オクタデシルアセトアミド、N-オレインアセ トアミド、ステアリル尿素、ステアリン酸アニリド、ペ ンズアニリド、リノール酸アニリド、アセト酢酸アニリ ド、oーアセト酢酸トルイジド、pーアセト酢酸アニシ ジド、N-エチルカルパゾール、4-メトキシジフェニ ルアミン、N-ヒドロキシメチルステアリン酸アミド、 エチレンピスステアリン酸アミドなどの含窒素化合 、 何えば、4-ペンジルオキシ安息香酸ペンジルエステ ル、2-ナフトエ體フェニルエステル、1-ヒドロキシ 50 -2-ナフトエ酸フェニルエステル、シュウ酸ジペンジ ルエステル、シュウ酸ジ(4-メチルペンジル)エステ ル、シュウ酸ジ(4 - クロロペンジル)エステル、アジ ピン酸ジフェニルエステル、グルタル酸ジフェナシルエ ステル、ジ(4 -メチルフェニル)カーポネート、テレ フタル酸ジベンジルエステルなどのエステル化合 、例 えば、4-ペンジルピフェニル、m-ターフェニル、フ ルオレン、フルオランテン、2、6-ジイソプロピルナ フタレン、3-ペンジルアセナフテンなどの炭化水素化 合物、

【0045】例えば、2-ペンジルオキシナフタレン、 2-(4'-メチルペンジルオキシ)ナフタレン、1, 4-ジエトキシナフタレン、1,2-ジフェノキシエタ ン、1、2-ピス(3'-メチルフェノキシ)エタン、 1-フェノキシー2-(4'-メチルフェノキシ)エタ ン、1-フェノキシー2-(4'-エチルフェノキシ) エタン、1-(4'-メトキシフェノキシ)-2-フェ ノキシエタン、1-(4'-メトキシフェノキシ)-2 - (3' →メチルフェノキシ) エタン、1 − (4' −メ トキシフェノキシ) -2-(2'-メチルフェノキシ) エタン、1、2-ピス(4'-メトキシフェニルチオ) エタン、1,5-ピス(4'-メトキシフェノキシ)-3-オキサペンタン、1,4-ピス(2'-ピニルオキ シエトキシ) ペンゼン、4-(4'-メチルフェノキ シ) ピフェニル、1、4-ピス(2'-クロロペンジル オキシ) ペンゼン、4,4'ージーロープトキシジフェ ニルスルフォン、1,2-ジフェノキシペンゼン、1, 4-ピス(2'-クロロフェノキシ)ペンゼン、1,4 -ピス(4'-メチルフェノキシ)ペンゼン、1,4-ピス (3'-メチルフェノキシメチル) ペンゼン、4-クロロペンジルオキシー (4'-エトキシペンゼン)、 4, 4'-ピス (フェノキシ) ジフェニルエーテル、 4. 4'-ピス(フェノキシ) ジフェニルチオエーテ ル、1,4-ピス(4'-ペンジルフェノキシ)ペンゼ ン、1、4-ピス〔(4'-メチルフェニルオキシ)メ トキシメチル)ペンゼンなどのエーテル化合物、

【0046】例えば、1、4-ジグリシジルオキシペン ゼン、4-ペンジルオキシー4'-(2-メチルグリシ ジルオキシ) ジフェニルスルフォン、4 - (4 - メチル ペンジルオキシ) - 4' - グリシジルオキシジフェニル スルフォン、N-グリシジルフタルイミドなどのエポキ 40 シ化合物、例えば、2-(2'-ヒドロキシ-5'-メ チルフェニル)ペンソトリアゾール、2-(2'-ヒド ロキシー5'-tert-プチルフェニル) ペンゾトリアゾ ール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert ープチルフェニル)ペンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー3'-tert-プチルー5'-メチルフェニ ル) -5-クロロペンゾトリアゾール、2-(2'-ヒ ドロキシー3', 5'ージーtertープチルフェニル)ー 5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキ シー3', 5'-ジーtert-アミルフェニル)ペンゾト 50 属石鹸としては、例えば、ステアリン酸亜鉛、ステアリ

リアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-tert-オ クチルフェニル) ペンゾトリアソールなどのトリアゾー ル化合物などを挙げることができるが、これらに限定さ れるものではない。これらの熱可融性化合物は、単独で 使用しても、あるいは複数併用してもよい。

20

【0047】本発明の感熱記録材料を製造するには、特 殊な方法によらなくとも公知の方法により製造すること ができる。一般的には、水存在下、電子供与性発色性化 合物、一般式(1)で表されるサリチル酸誘導体または 10 該誘導体の金属塩、さらに所望に応じて、金属化合物、 熱可融性化合物などを、一緒に、あるいは別々に、ボー ルミル、サンドミル(縦型、横型)、アトライター、コ ロイダルミルなどの混合、粉砕機により、通常、 3 μm 以下、好ましくは、2 µm以下の粒径にまで粉砕分散 し、混合し、記録層用の塗液を調整することができる。 係る塗液中には、通常、パインダーが、全固形分の5~ 50重量%程度配合される。パインダーとしては、水溶 性パインダーが一般に用いられ、例えば、ポリピニルア ルコール、カルボキシ変性ポリピニルアルコール、スル フォン化変性ポリピニルアルコール、アルキル変性ポリ ピニルアルコールなどのポリピニルアルコール誘導体、 メチルセルロース、カルポキシメチルセルロース、ヒド ロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロー スなどのセルロース誘導体、エピクロルヒドリン変成ポ リアミド、エチレンー無水マレイン酸共重合体、スチレ ンー無水マレイン酸共重合体、イソプチレンー無水マレ イン酸共重合体、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミ ド、メチロール変成ポリアクリルアミド、デンプン、デ ンプン誘導体(酸化デンプン、エーテル化デンプンな 30 ど)、カゼイン、ゼラチン、アラピアゴムなどを挙げる ことができるが、これらに限定されるものではない。

【0048】更に、必要に応じて、塗液中には、顔料、 水不溶性パインダー、金属石鹸、ワックス、界面活性 剤、紫外線吸収剤、紫外線安定剤、架橋剤、ヒンダード フェノール、リン系化合物、消泡剤などを添加する。無 料としては、例えば、炭酸カルシウム、炭酸パリウム、 炭酸マグネシウム、炭酸亜鉛、酸化亜鉛、酸化アルミニ ウム、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネ シウム、硫酸パリウム、タルク、ロウ石、カオリン、ク レー、ケイソウ土、シリカなどの無機飼料、スチレンマ イクロポール、ナイロン粒子、尿素・ホルマリン充填 剤、ポリエチレン粒子、セルロース充填剤、デンプン粒 子などの有機顔料が用いられる。

【0049】水不溶性パインダーとしては、合成ゴムラ テックスまたは合成樹脂エマルジョンが一般的であり、 例えば、スチレンープタジエンゴムラテックス、アクリ ロニトリループタジエンラテックス、アクリル酸メチル - プタジエンゴムラテックス、酢酸ピニルエマルジョン などを挙げることができ、必要に応じて使用される。金 ン酸カルシウム、ステアリン酸アルミニウム、オレイン **酸亜鉛などの高級脂肪酸の金属塩を挙げることができ** る。ワックスとしては、何えば、パラフィンワックス、 マイクロクリスタリンワックス、カルポキシ変成パラフ ィンワックス、カルナウパワックス、ポリエチレンワッ クス、ポリスチレンワックス、キャンデリアワックス、 モンタンワックス、高級脂肪酸エステルなどが挙げられ

【0050】界面活性剤(分散剤)としては、例えば、 ヘキシル)スルホコハク酸、ジ(2-エチルヘキシル) スルホコハク酸等のナトリウム塩〕、ドデシルペンゼン スルフォン酸のナトリウム塩、ラウリルアルコール硫酸 エステルのナトリウム塩、脂肪酸金属塩、フッソ含有の 界面活性剤などが挙げられる。紫外線吸収剤、紫外線安 定剤としては、例えば、桂皮酸誘導体、ペンゾフェノン 誘導体、トリアゾール誘導体、サリチル酸誘導体、ヒン ダードアミン誘導体などが挙げられる。

【0051】架横剤としては、例えば、グリオキザール などのアルデヒド誘導体、エポキシ化合物、ポリアミド 20 樹脂、ジグリシジル化合物、アジリジン化合物、塩化マ グネシウム、塩化第二鉄などが挙げられる。

【0052】ヒンダードフェノールとしては、フェノー ル性水酸基のオルト位の少なくとも1つが分枝アルキル 基で置換されたフェノール誘導体が好ましく、例えば、 2, 6-ジイソプロピルー4-メチルフェノール、2, 6-ジーtertープチルー4-メチルフェノール、2-te rtープチルー4ーメトキシフェノール、2, 5ージーte rt-オクチル-4-メトキシフェノール、2,5-ジー tert-プチルハイドロキノン、2,5-ジ-tert-オク 30 チルハイドロキノン、1、1、3-トリス(2-メチル -4-ヒドロキシ-5-tert-プチルフェニル) プタ ン、1、1、3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ -5-シクロヘキシルフェニル) プタン、1, 1, 3-トリス (2-エチル-4-ヒドロキシ-5-tert-プチ ルフェニル) プタン、1, 1, 3-トリス(3, 5-ジ -tert-プチル-4-ヒドロキシフェニル) プタン、 1, 1, 3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5 -tert-プチルフェニル) プロパン、1, 1-ピス(2 ーメチルー5ーtertープチルー4ーヒドロキシ) プタ ン、テトラキス〔メチレン-3-(3', 5'-ジ-te rtープチルー4'-ヒドロキシフェニル) プロピオネー ト) メタン、2, 2'ーメチレンーピス(6-tertープ チルー4ーメチルフェノール)、2,2'ーメチレンー ピス(6-tert-プチルー4-エチルフェノール)、 1, 3, 5-トリメチルー2, 4, 6-トリス(3, 5 ージーtertープチルー4ーヒドロキシペンジル)ペンゼ ン、1, 3, 5-トリス(4-tert-プチルー3-ヒド ロキシー2,6-ジメチルペンジル)イソシアヌル酸、

シー2-メチルー6-エチルペンジル) イソシアヌル 酸、ピス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブ チルフェニル)スルフィドなどが挙げられる。

【0053】リン系化合 どしては、ホスフェイト化合 物が好ましく、例えば、2,2 ーメチレンピス (4-メチルー6-tert-プチルフェニル) ホスフェイト、 2、2'-メチレンピス(4-エチル-6-tert-プチ ルフェニル) ホスフェイト、2, 2'-メチレンピス (4, 6-ジーtertープチルフェニル) ホスフェイト、 スルホコハク酸系のアルカリ金属塩〔例えば、ジ(n ー 10 ジフェニルホスフェイト、ピス(4 - tert - プチルフェ ニル) ホスフェイト、ピス (2. 4-ジーtert-プチル フェニル) ホスフェイト、ピス (4-クロロフェニル) ホスフェイト、ピス (2-フェニルフェニル) ホスフェ イト、ピス(4-フェニルフェニル)ホスフェイトな ど、あるいはこれらの金属(例えば、カリウム、ナトリ ウム、亜鉛、カルシウム、マグネシウム、アルミニウ ム)塩を挙げることができる。

> 【0054】本発明の感熱記録材料において、記録層の 形成方法に関しては、特に限定するものではなく、従来 より公知の技術に従って形成することができる。例え ば、感熱記録層用の強液を、支持体上に、エアーナイフ コーター、プレードコーター、パーコーター、ショート ・ドウェルコーター、グラビアコーター、カーテンコー ター、ワイヤーパーなどの適当な塗布装置で塗布、乾燥 して記録層を形成することができる。塗液の塗布量に関 しては、特に限定するものではないが、一般に、乾燥重 量で、1.5~12g/ピ程度、好ましくは、2.5~ 10g/㎡程度で調整される。支持体としては、特に限 定するものではないが、例えば、紙、プラスチックシー ト、合成紙、あるいはこれらを組み合わせた複合シー ト、不識布シート、さらには成形物、金属蒸着物が用い られる。

> 【0055】なお、必要に応じて、感熱記録層の表面お よび/あるいは裏面に保護層(オーパーコート層)を設 けたり、支持体と感熱記録層の間に単層あるいは複数層 の顔料(例えば、カオリン、炭酸カルシウム)、あるい は合成樹脂(例えば、プラスチック球状粒子、プラスチ ック球状中空粒子)などからなる下塗り層(アンダーコ **ート層)を設けること、感熱記録層と下塗り層との間、** あるいは感熱記録暦と保護暦との間に顔料、パインダー などからなる中間層を設けることも勿論可能であり、さ らには、支持体の裏面に粘着加工を施し、粘着ラベルに 加工するなど感熱記録材料の製造方法における各種の公 知技術が付与しえる。また、感熱記録層および/あるい は保護層の形成後に、スーパーキャレンダー処理を施す こともできる。

[0056]

【実施例】以下、製造例および実施例により本発明を更 に具体的に説明するが、本発明はこれらの製造例および 1, 3, 5-トリス (4-tert-プチル-3-ヒドロキ 50 実施例に限定されるものではない。

製造例1 (例示化合物 号8の化合物の製造)

無水コハク酸100g、濃硫酸7gのトルエン(200 0 ml) 溶液を1 1 0 ℃に加湿し、飲溶液に、4 - アミノ サリチル酸153gのジメチルアセトアミド(600m 1) 溶液を1時間を要して演下した。滴下後、ディーン -スタークの水分除去器を使用して副成する水分を除去 しながら、さらに110~115℃で10時間提弁し た。その後、70℃に冷却し、水500mlを加え、水層 を分離し、室温で放置した。折出している結晶を濾過 し、さらに、メタノールー水溶液から再結晶し、乾燥 10 後、57gの4-サクシイミドサリチル酸を得た。酸点 232~234℃

【0057】製造例2 (例示化合物番号15の化合物

cis-ヘキサヒドロ無水フタル酸150g、濃硫酸7 gのトルエン(2000al)溶液を110℃に加温し、 **該溶液に、4-アミノサリチル酸153gのジメチルア** セトアミド(600ml)溶液を1時間を要して満下し、 · た。滴下後、ディーン-スタークの水分除去器を使用し て副成する水分を除去しながら、さらに110~115 20 ℃で10時間攪拌した。その後、70℃に冷却し、水5 00mlを加え、トルエン層を分離し、室温で放置した。 析出している結晶を濾過し、さらに、メタノールで洗浄 し、乾燥後、165gの4-(cis-ヘキサヒドロフ タルイミド) サリチル酸を得た。融点206~208℃ 【0058】製造例3 (例示化合物番号23の化合物 の製造)

製造例2において、cis-ヘキサヒドロ無水フタル酸 の代わりに、cis-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ無 水フタル酸を用いた以外は、実施例2に記載の方法に従 30 い、4-(cls-1', 2', 3', 6'-テトラヒ ドロフタルイミド)サリチル酸を製造した。融点193 ~195℃

【0059】製造例4 (例示化合物番号24の化合物 の製造)

製造例2において、cis-ヘキサヒドロ無水フタル酸 の代わりに、cisーー3, 6-エンドメチレン-1, 2. 3. 6-テトラヒドロ無水フタル酸を用いた以外 は、実施例2に記載の方法に従い、4-(cls-3', 6'-エンドメチレン-1', 2', 3', 6' -テトラヒドロフタルイミド) サリチル酸を製造した。 融点245~248℃

【0060】製造例5 (例示化合物番号26の化合物 の製造)

製造例2において、cis-ヘキサヒドロ無水フタル酸 の代わりに、cis--3. 6-エポキシ-1. 2. 3,6-テトラヒドロ無水フタル酸を用いた以外は、実 施例2に配載の方法に従い、4-(cis-3', 6' ーエポキシー1', 2', 3', 6'ーテトラヒドロフ

【0061】製造例6 (例示化合物番号27の化合物 の製造)

24

無水フタル酸150g、濃硫酸7gのトルエン(200 0 ≥1) 溶液を110℃に加湿し、肢溶液に、4-アミノ サリチル酸153gのジメチルアセトアミド (600m 1) 溶液を4時間を要して齎下した。齎下後、ディーン - スタークの水分除去器を使用して副成する水分を除去 しながら、さらに110~115℃で2時間提弁した。 その後、室温に冷却し、析出している結晶を進過し、イ ソプロパノールで洗浄後、乾燥し、200gの4-フタ ルイミドサリチル酸を得た。融点284~287℃

【0062】製造例7 (例示化合物番号27の亜鉛塩 の製造)

4-フタルイミドサリチル酸42.5gを炭酸水素ナト リウム12. 6gの水溶液 (1000ml) に室温で溶解 した。 該溶液に硫酸亜鉛の7水和物24gの水 (100 ai)溶液を30分裂し滴下した。滴下後、室温で30分 提拌し、さらに該混合物を50℃で1時間接拌した。 宝 温に冷却後、固体を濾過、水洗、乾燥し、目的とする4 フタルイミドサリチル酸の亜鉛塩44gを得た。融点 300 CUL

【0063】製造例8 (例示化合物番号28の化合物 の製造)

製造例6において、無水フタル酸の代わりに、4-メチ ル無水フタル酸を用いた以外は、実施例6に記載の方法 に従い、4-(4'-メチルフタルイミド) サリチル酸 を製造した。融点278~281℃

【0064】製造例9 (例示化合物番号36の化合物 の製造)

製造例6において、無水フタル酸の代わりに、4-クロ 口無水フタル酸を用いた以外は、実施例6に記載の方法 に従い、4-(4'-クロロフタルイミド) サリチル酸 を製造した。融点294~297℃

【0065】製造例10(例示化合物番号44の化合物 の製造)

製造例6において、無水フタル酸の代わりに、2、3-ナフタレンジカルポン酸無水物を用いた以外は、実施例 6に記載の方法に従い、4-(2', 3'-ナフタルイ ミド)サリチル酸を製造した。融点300℃以上

【0066】製造例11 (例示化合物番号56の化合物 の製造)

cis-ヘキサヒドロ無水フタル酸150g、濃硫酸7 gのトルエン (2000ml) 溶液を110℃に加湿し、 **該溶液に、5-アミノサリチル費153gのジメチルア** セトアミド (600ml) 溶液を1時間を要して滴下し た。濱下後、ディーン-スタークの水分除去器を使用し て副成する水分を除去しながら、さらに110~115 でで10時間提弁した。その後、70℃に冷却し、水5 タルイミド) サリチル酸を製造した。融点258~26 50 00 mlを加え、トルエン層を分離し、室温で放置した。

析出している結晶を濾過し、さらに、メタノールで洗浄 し、乾燥後、180gの5-(cis-ヘキサヒドロフ タルイミド) サリチル酸を得た。酸点275~278℃ [0067] 製造例12(例示化合物番号64の化合物 の製造)

製造例11において、c1s-ヘキサヒドロ無水フタル 酸の代わりに、cis-1,2,3,6-テトラヒドロ 無水フタル酸を用いた以外は、実施例11に記載の方法 に従い、5-(cis-1', 2', 3', 6'-テト ラヒドロフタルイミド) サリチル酸を製造した。融点3 00℃以上

【0068】製造例13(例示化合物番号65の化合物 の製造)

製造例11において、 c 18-ヘキサヒドロ無水フタル 酸の代わりに、cis-3, 6-エンドメチレン-1, 2. 3. 6-テトラヒドロ無水フタル酸を用いた以外 は、実施例11に記載の方法に従い、5-(c1s-3', 6'-エンドメチレン-1', 2', 3', 6' - テトラヒドロフタルイミド) サリチル酸を製造した。 融点253~256℃

【0069】製造例14(例示化合物番号68の化合物 の製造)

無水フタル酸150g、 漫硫酸7gのトルエン (200 *

* 0 ml) 溶液を110℃に加温し、該溶液に、5~アミノ サリチル酸153gのジメチルアセトアミド(600m 1) 溶液を4時間を要して満下した。滴下後、ディーン - スタークの水分除去器を使用して副成する水分を除去 しながら、さらに110~115℃で2時間提拌した。 その後、室温に冷却し、析出している結晶を濾過し、イ ソプロパノールで洗浄後、乾燥し、200gの5-フタ ルイミドサリチル酸を得た。融点283~286℃ 【0070】製造例15 (例示化合物番号85の化合物 10 の製造)

製造例14において、無水フタル酸の代わりに、2,3 ナフタレンジカルボン酸無水物を用いた以外は、実施 例14に記載の方法に従い、5-(21,31-ナフタ ルイミド) サリチル酸を製造した。融点300℃以上 【0071】以下、一般式(1)で表されるサリチル酸

誘導体または該誘導体の金属塩を電子受容性化合物とし て用いて感熱記録紙を作成し、その性能を評価した結果 を実施例として示した。尚、以下%は重量%を表す。各 実施例において、感熱記録紙の作成のため次の組成A 20 被、B被、C液およびD液を、それぞれサンドグライン ディングミルで平均粒子径が1.5μmになるように分 散し、分散液を調製して用いた。

(A核組成)	
電子供与性発色性化合物	1,0 g
10%ポリピニルアルコール水溶液(クラレー117)	10g
水	80g
Ħ	100g
(B液粗成)	
電子受容性化合物	20 g
軽質炭酸カルシウム(奥多摩工業、TP-123)	40g
10%ポリピニルアルコール水溶液(クラレー117)	60g
水	130g
it it	250g
(C被組成)	•
電子受容性化合物	20 g
経質炭酸力ルシウム(奥多摩工業、TP-123)	10g
酸化亜鉛	30g
10%ポリピニルアルコール水溶液 (クラレー117)	60g
水	130g
計	250g
(D被組成)	
熱可融性化合物(2 - ペンジルオキシナフタレン)	20g
10%ポリピニルアルコール水溶液 (クラレー117)	10g
水	220g
Bt .	250g

【0072】また、得られた感熱記録紙の性能評価は次 のように行った。

(未発色部の保存安定性試験) 実施例および比較例で作 成した各略熱配録紙の塗布直後の未発色部(地肌)の白 50

色度を色差計 (∑-80、日本電色製) を用いて測定し た。尚、比較例3および比較例4で作成した感熱記録紙 は、強布直後すでに灰色に汚れていた。尚、保存安定性 試験は耐湿熱性試験及び耐油性試験を行い、各試験後の

各感熱記録紙の未発色部の白色度を調べた。耐湿熱性試 験は各感熱記録紙を、40℃、90%相対温度中に24 時間保存した後の白色度を色差計を用いて測定した。耐 油性試験は各感熱記録紙に、ジオクチルフタレートを含 有したカプセル強工紙を重ね、加圧ロールを通過させた 後、1週間25℃で保存した後の未発色部の白色度を色 差計を用いて測定した。数値が大きい程、白色度が高 く、未発色部の保存安定性に優れていることを示してい る。また、耐筆配具試験として、未発色部分を蛍光ペン の白色度を目視で観察した。〇は汚れの無い白色度の高 い状態を示し、〇は灰色に少し汚れた状態を示し、×は 黒灰色に汚れた状態を示す。結果は第4表に示した。

【0073】 (発色関像の保存安定性試験) 実施例およ #

★び比較例で作成した各感熱記録紙を感熱紙発色装置(大 倉電気製TH-PMD) を用いて、マクペス濃度計(T R-524型) を用いて測定した発色濃度が1.0であ る発色画像を形成した後、保存安定性試験を行った。 尚、保存安定性試験は、耐湿熱性試験及び耐油性試験を 行い、各試験後の各感熱記録紙の画像保存安定性を置べ た。耐湿熱性試験は各感熱配縁紙を、60℃、90%相 対温度中に24時間保存した後の発色画像濃度を、マク ペス濃度計を用いて測定し、発色図像の残存率を求め で筆配した後、25℃、72時間放置後の、未発色部分 *10* た。耐油性試験は各感熱配録紙に、ジオクチルフタレー トを含有したカプセル強工紙を重ね、加圧ロールを通過 させた後、1週間25℃で保存した後の発色函像濃度 を、マクペス濃度計を用いて測定し、発色画像の残存率。 を求めた。

28

各試験後の発色図像過度

現存率(%) =

試験前の発色面像過度(1.0)

数値が大きいほど、発色画像の保存安定性が優れている ことを示している。また、耐筆記具試験として、発色部 の、発色部分の残存率の程度を目視で観察した。〇は消 色が無い状態を示し、〇は少し消色した状態を示し、× は消色した状態を示す。結果は第5表に示した。

【0074】実施例1~4

A被100g、B被250g、D被250gの分散液と 30%パラフィンワックス23gを混合して、これを上

質紙に乾燥塗布量が5.0±0.5g/ピとなるように 塗布、乾燥し、感熱記録紙を作成した。尚、各実施例に 分を蛍光ペンで筆記した後、25℃、72時間放置後 20 使用したA液中の電子供与性発色性化合物およびB液中 の電子受容性化合物は第1表(表1)に示した。尚、表 中、%は重量%を表す。得られた感熱記録紙の未発色部 の保存安定性試験の結果を第4巻(表5)に、また発色 画像の保存安定性試験結果を第5表(表6)に示す。

[0075]

【麦1】

第1表

实施例	電子供与性発色性化合物	電子受容性化合物
1	3 - ジーロープチルアミノー 6 - メチルー7ーアニリノフルオラン	
. 2	3-N-3'-エトキシプロピル -N-エチルアミノ-8-メチル -7-アニリノフルオン	
3	3-N-メトキシエチル-N- イソプチルアミノー8-メチルー 7-アニリノフルオラン	例示化合物番号 2 7 の亜鉛塩 (8 0 %) 例示化合物番号 8 8 の化合物 (2 0 %)
4	3 - ジーロープチルアミノー 6 - メチルー7ーアニリノフルオラン	例示化合物番号 2 7 の亜鉛塩(8 0 %) ピスフェノールA (7 0 %)

【0076】実施例5~24

A被100g、C被250g、D被250gの分散液と30%パラフィンワックス23gを混合して、これを上質紙に乾燥塗布量が5.0±0.5g/㎡となるように30塗布、乾燥し、感熱記録紙を作成した。尚、各実施例に使用したA液中の電子供与性発色性化合物およびC液中

の電子受容性化合物は第2表[(表2)および(表3)]に示した。得られた感熱配縁紙の未発色部の保存 安定性試験の結果を第4表(表5)に、また発色画像の 保存安定性試験結果を第5表(表6)に示す。

【0077】 【表2】

第2表

実施例	電子供与性発色性化合物	電子受容性化合物
5	3 - ジーnープチルアミノー8ー メチルー7-アニリノフルオラン	例示化合物 号8 の化合物
0	3-ジーローブチルアミノー6- メチルー7-アニリノフルオラン	例示化合物番号 S の化合物
7	3-ジーューペンチルアミノー 8 ーメチルー 7 - アニリノフルオラン	例示化合物番号 1 2 の化合物
8	3-N-メトキシエチル-N- イソプチルアミノー8-メチル- 7-アニリノフルオラン	例示化合物書号14 の化合物
9	3 - ジーn - プチルアミノー 6 - メチルー 7 - アニリノフルオラン	例示化合物番号 1 5 の化合物
1 0	3 - ジーn-ブチルアミノー6- メチルー7-アニリノフルオラン	例示化合物番号18 の化合物
1 1	3 - ジー n - プチルアミノ - 6 - メチルー 7 - アニリノフルオラン	例示化合物番号23 の化合物
1 2	3-N-3' -エトキシプロピル -N-エチルアミノー6-メチル -7-アニリノフルオン	例示化合物書号 2 4 の化合物
1 3	8 - ジエチルアミノー 1 - (2' - クロロフェニルアミノ) フルオラン	例示化合物番号 2 6 の化合物
14.	3 - ジー n - プチルアミノー 8 - メチルー 7 - アニリノフルオラン	例示化合物番号 2 7 の化合物
1 5	3ージーnーペンチルアミノー 8 ーメチルー 7 ーアニリノフルオラ ン	例示化合物番号 2 8 の化合物
1.6	3 - N - n - プロピル - N - メチルアミノー 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン	例示化合物番号3 6 の化合物
1 7	3 - ジーロープチルアミノー7- (2゜ークロロフェニルアミノ) フルオラン	例示化合物番号 4 4 の化合物

[0078]

【表3】

第2表

实施例	電子供与性発色性化合物	電子受容性化合物
1 8	3-N-イソペンチル-N-エチ ルアミノ-7-(2'-クロロフェニルアミノ) フルオラン	例示化合物 号56 の化合物
1 9	3-ジーローペンチルアミノー 8 ーメチルー 7 - アニリノフルオラン	例示化合物 号 8 4 の化合物
2 0	3-N-n-プチル-N-メチル アミノー 6-メチル-7-アニリ ノフルオラン	例示化合物番号 6 5 の化合物
2 1	3-ジーロープチルアミノー6- メチルー7-アニリノフルオラン	例示化合物番号 6 7 の化合物
2 2	3 - ジエチルアミノー 6 - メチル - 7 - (3' - メチルフェニルア ミノ)フルオラン	例示化合物書号 8 8 の化合物
2 3	3ージーn-プチルアミノー6- メチルー7-アニリノフルオラン	例示化合物番号 8 5 の化合物
2 4	3-ジーn-ペンチルアミノー 6 ーメチルー 7 - アニリノフルオラ ン	例示化合物書号 8 8 の化合物

[0079] 比較例1~6

A被100g、B被250g、D被250gの分散液と30%パラフィンワックス23gを混合して、これを上質紙に乾燥強布量が5.0±0.5g/㎡となるように塗布、乾燥し、感熱配録紙を作成した。尚、各比較何に使用したA被中の電子供与性発色性化合物およびB被中*

20 * の電子受容性化合物は第3 表(表4)に示した。得られた感熱配録紙の未発色部の保存安定性試験の結果を第4 表(表5)に、また発色画像の保存安定性試験結果を第5表(表6)に示す。

[0080]

【表4】

第8表

比较例	電子供与性発色性化合物	電子受容性化合物
1	8 - ジー n - プチルアミノー 8 - メチルー 7 - アニリノフルオラン	ピスフェノールA
2	8 - ジーn-プチルアミノー8- メチルー7-アニリノフルオラン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3	3 - ジー n - プチルアミノー 7 - (2° - クロロフェニルアミノ) フルオラン	3.5-ジ(α-メチ ルベンジル)サリチル 酸の亜鉛塩
4	3 - ジーn-プチルアミノー6- メチルー7-アニリノフルオラン	4 - n - ヘキシルオキ シサリチル酸の亜鉛塩
5	3ージーnープチルアミノー6ー メチルー7ーアニリノフルオラン	
6 .	3 - ジーロープチルアミノー 6 - メチルー7ーアニリノフルオラン	4 -ペンゾイルアミノ サリチル酸の亜鉛塩

[0081]

【表5】

第4表

(19)

恶煞配録纸	塗布直後 の白色度	耐湿無性試験 後の白色度	耐油性試験 後の白色度	耐筆記具試験 後の白色度
実施例 1	82.8	81.5	81.6	©
実施例 2	82.8	81.6	81.5	©
実施例 3	82.7	81.5	81.7	©
夹施例 4	82.8	81.6	81.5	0
实施例 5	82.7	81.5	81.5	©
支施例 6	82.5	81.4	81.4	0
実施例 7	82.4	8 1. 3	81.4	0
実施例 8	82.4	81.3	81.5	0
突進例 9	82.6	81.8	81.4	©
実施例10	82.4	8 1. 3	8 1 . 4	0
実施例11	82.6	81.5	81.5	• 👨
実施例12	82.8	81.6	81.6	0
実施例13	82.5	8 1. 6	81.5	©
実施例14	82.7	81.5	81.5	©
実施例 1.5	82.6	81.5	81.4	9
実施例16	82. 6	8 1. 7	81.6	· 🕲
実施例17	82.7	8 1 . 6	8 1 . 4	•
実施例 1 8	82.6	81.3	8 1 . 4	0
実施例 1 9	82.7	81.6	81.6	©
実施例20	82.5	81.6	81.5	9
実施例21	8 2 . 7	8 1., 5	81.5	0
実施例22	82.6	8 1. 5	81.4	Ø
実施例23	82.6	81.7	81.6	③ ·
実施例24	82.7	81.6	81.7	Ø
比較例1	8 2 . 7	81.5	81.5	×
比較例 2	82.6	81.3	81.3	×
比較例 3	75.5	5 9. 3	6. 8	×
比較例4	77.5	84.2	15.2	×
比較例 5	80.5	79.2	78,2	③
比較例 6	79.7	7 7. 3	77.8	Ø

[0082]

【表6】

第5表.

(20)

磁熱記錄紙	耐湿熱性試験後 の幾存率(%)	耐油性試験後 の残存率(%)	耐筆記具試験 後の残存率
実施例 1	9 8	9 7	•
实施例 2	9 8	98	•
実施例 3	9 7	9 7	©
実施例 4	9 0	90	0
実施例 5	9 1	9 3	0
実施例 6	9 0	90	0
実施例 7	9 1	9 1	0
実施例 8	9 1	90	0
実施例 9	9 0	92	•
実施例 1 0	9 0	90	0
実施例11	- 94	93	O
実施例12	9 3	9 4	•
実施例13	9 5	9 2	· •
实施例14	9 4	93	•
实施例 1 5	9 8	9 4	9
実施例 1 6	9 4	9 3	•
实施例17	98	9 5	•
实施例 1 8	9 4	9 4	•
実施例19	9 6	93	◎
实施例 2 0	9 5	9 6	•
実施例 2 1	9 2	9 3	•
实施例 2 2	9 3	9 5	•
实施例 2 3	9 4	9 4	•
実施例 2 4	9 3	9 3	©
比較例 1	15	1 0	×
比較例 2	11 -	9	×
比較例 3	96	9 8	0
比较例 4	97	98	0
比較例 5	3 2	5 7	0
比較例 6	16	2 1	0

第4表および第5表より明らかなように、一般式 (1) で表されるサリチル酸誘導体または/および該誘導体の 金属塩を電子受容性化合物として用いた本発明の感熱配録材料は、従来の電子受容性化合物を用いて作成した感熱配録材料に比較して、未発色部および発色画像の保存安定性(耐湿熱性、耐油性および耐筆配具性)は非常に 40 優れている。

[0083] 実施例25

(温度に対する発色性能試験) 実施例4、実施例18、 実施例19および実施例20で作製した感熱記録紙と比 較例5および比較例6で作製した感熱記録紙の温度に対する発色特性を比較した。温度に対する発色性能試験は、各感熱記録紙を各温度に加湿したメタルプロックに5秒間接触させ、その発色画像濃度をマクベス濃度計(TR-524型)を用いて測定した。結果は第6表(表7)に示した。数値が大きい程、色濃く発色していることを示している。

[0084]

【表7】

)	
思熱記錄纸	9 0	95 100	1 1 0	1 2 0
夹施例 4	0. 07	0. 23 0. 5	5 1. 15	1. 33
実施例 1 8	0.06	0. 20 0. 8	1 1. 27	1. 32
实施例 1 9	0.07	0. 24 0. 5	5 1. 20	1. 3 3
突施例20	0.08	0.20 0.5	7 1. 15	1.84
比較例 6	0. 06	0. 08 0. 1	0 0.18	0.35
比較例7	0.06	0, 10 0. 1	8 0.30	0.48

第6表より明らかなように、本発明の感熱記録材料は、 従来公知のアミド基を置換基として有するサリチル酸誘 比較して、より低温で速やかに発色し、高速配録に適し た感熱配録材料であると含える。

[0085]

[発明の効果] 本発明により、未発色部および発色画像 導体の金属塩を電子受容性化合物とする感熱記録材料に 20 の保存安定性に非常に優れ、且つ発色感度の向上した感 熱記録材料を提供することが可能になった。

フロントページの統合

(72)発明者 中塚 正勝

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 吉川 和良

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 長谷川 清春

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 小池 直正

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 三

菱製紙株式会社内